

ニュースガイド No. X003 (Vol.5)

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*10年分まとめてCD1枚に収録!

スケール除去剤と防止剤の組成

公報種別 収録年数 収録点数
 [登録・公開編] 平成9年～平成18年(10年間) 667点

全文PDF CD-ROM 版 合計¥218,500 ¥126,000 - (税込価格)

		収録既刊セット		(本体価格)
No,10028	登録・公開特許	スケール除去剤の防止剤の組成	平.18	73点 ¥28,600
No,9900	"	"	平.17	69点 ¥24,100
No,9767	"	"	平.16	83点 ¥19,000
No,9633	"	"	平.15	69点 ¥15,900
No,9434	"	"	平.14	69点 ¥15,900
No,9246	"	"	平.13	64点 ¥16,200
No,9035	"	"	平.12	60点 ¥23,700
No,8838	"	"	平.11	60点 ¥24,600
No,8740	"	"	平.10	61点 ¥25,800
No,8321	"	"	平.9	59点 ¥24,700

(収録点数・内容は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。)

今までお客様にご愛顧頂いております「特許収録セット」を、約10年分のデータを集結した「特許収録セット10年セット版」をご用意いたしました。過去10年間に発行いたしました各テーマの収録セットの内容を全てCD一枚に収録し、検索機能もできるCD-ROM版と同様に「しおり機能」「ハイパーリンク機能」の2大機能を付加してお届けします。

しかも!過去10年間の特許収録セットをまとめた上に、お値段は全収録セット合計金額の

30～50%OFF!! という**超お買得商品**としてご提供いたします!

またご希望のお客様には平成7～16年版の「Vol.4」もご用意しております。

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[10年セット版はPDFファイルに「しおりリンク機能」、目次に「ハイパーリンク機能」を付加しております。]

ご注文頂きましたら6～7営業日中に請求書同封の上お送り致します。

お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No. X003 (Vol.5) <div style="text-align: right;">CD-ROM版</div>
所 属 部 署	題 名 「スケール除去剤と防止剤の組成(10年セット版)」 <div style="text-align: right;">合計(税込価格) ¥126,000 -</div>
担 当 者 名	E-mail
	() Fax ()
住所 〒	

料金には別途送料がかかります。

スケール除去剤と防止剤の組成

No.X003(Vol.5)

[登録・公開編]

平成9年～平成18年(10年間)

670点

CD-ROM版 ¥126,000 (税込価格)

日本特許公開 平成9年

- ・ 水処理用ポリマー及びその製造方法 栗田工業株式会社
- ・ 化学的洗浄方法 荏原工業洗浄株式会社
- ・ ステンレス鋼の酸洗処理液 三菱瓦斯化学株式会社
- ・ ボイラー用不変色性防食剤 平成理研株式会社
- ・ 水路系統に於ける清浄方法及びその清浄剤 カルファケミカル株式会社
- ・ ノンリンス洗浄剤 三菱瓦斯化学株式会社

日本特許公開 平成10年

- ・ ボイラ水処理用の薬剤 栗田工業株式会社
- ・ 相乗的組合せを用いる、水性系におけるスケールの制御方法 カルゴン コーポレーション
- ・ シュウ酸カルシウムスケールの防止方法 栗田工業株式会社
- ・ 工業装置に付着した残存物の洗浄方法 日東化学工業株式会社
- ・ スケール防止剤及びそれを用いたスケール防止方法 株式会社日本触媒
- ・ 酒類取扱装置用清浄剤及び酒類取扱装置の清浄化法 アクアス株式会社

日本特許公開 平成11年

- ・ 排水の処理方法 株式会社日本触媒
- ・ 1-ヒドロキシプロパン-1,3-ジホスホン酸を酸を基とする燐含有化合物 1-ヒドロキシプロパン-1,3-ジホスホン酸を酸を基とする燐含有化合物 シャフト
- ・ 複槽式自動食器洗浄機のスケール付着防止剤及びそのスケール付着防止方法 新高化学工業株式会社
- ・ セルロースマイクロフィブリルに基づくスケール除去及び洗浄用調合物 ロディア シミ
- ・ ボイラ水処理剤 栗田工業株式会社

日本特許公開 平成12年

- ・ アルミニウム系金属のスマット除去剤 日本パーオキサイド株式会社
- ・ ボイラのスケール除去方法 三浦工業株式会社
- ・ サビ・スケールの除去または付着防止方法 株式会社荏原製作所
- ・ 水処理用薬品の濃度管理方法 東西化学産業株式会社
- ・ 冷却水系用スケール防止剤 栗田工業株式会社
- ・ パルプ蒸解釜及びその周辺設備のスケール洗浄方法 伯東株式会社

日本特許公開 平成13年

- ・ 化学洗浄剤組成物 栗田エンジニアリング株式会社
- ・ 水系におけるスライムコントロール方法 伯東株式会社
- ・ スライム防除方法及びスライム防除剤 栗田工業株式会社
- ・ 冷却用水処理剤 大日本インキ化学工業株式会社
- ・ 洗浄剤組成物 大三工業株式会社
- ・ 水処理剤 東亞合成株式会社

日本特許公開 平成14年

- ・ 水処理方法 栗田工業株式会社
- ・ (メタ)アクリル酸系共重合体およびその製造方法 株式会社日本触媒
- ・ ボイラ系統の水処理方法 三浦工業株式会社
- ・ スケール化塗料スラッジ除去用水性アルカリ洗浄剤及びスケール化塗料スラッジ除去方法 日本パーカラージング株式会社
- ・ 水系におけるスケール発生を防止するスケール抑制組成物 キヤノン株式会社

日本特許公開 平成15年

- ・ トイレ用スケール防止剤 日本ゼオン株式会社
- ・ 水処理組成物 伯東株式会社
- ・ スケール除去方法 九州電力株式会社
- ・ ボイラ水処理方法 株式会社片山化学工業研究所
- ・ スケールの防止方法 栗田工業株式会社
- ・ 水処理薬剤及び方法 オルガノ株式会社

日本特許公開 平成16年

- ・ 薬剤添加制御管理システム ソマール株式会社
- ・ 冷却塔におけるスケールの洗浄、除去方法 株式会社荏原シンワ
- ・ 冷却水系のスライム剥離処理方法及びスライム剥離処理薬剤 株式会社荏原製作所
- ・ スライムコントロール用の部分ハロゲン化ヒダントイン ロンザ インコーポレイテッド
- ・ 無毒性のエチレングリコール系不凍液 / 伝熱流体濃厚物および不凍液 / 伝熱流体 エバンズ・クーリング・システムズ・インコーポレイテッド

日本特許公開 平成17年

- ・ 水処理方法 栗田工業株式会社
- ・ スケール除去剤組成物 旭電化工業株式会社
- ・ 水溶性重合体およびその製造方法と用途 株式会社日本触媒
- ・ スマット除去処理用組成物、及び処理済み液からセリウム化合物を回収する方法 村松化学有限会社
- ・ 重合反応器用スケール付着防止剤 第一工業製薬株式会社
- ・ 重合体スケール付着防止剤 信越化学工業株式会社
- ・ シリカスケール除去剤 株式会社ネオス

日本特許公開 平成18年

- ・ 水系のスライム処理方法 伯東株式会社
- ・ 軟水ボイラ用防食剤及びその製造方法 三菱重工業株式会社
- ・ 逆浸透膜処理方法 栗田工業株式会社
- ・ 複合半透膜 東レ株式会社
- ・ 鋼材用酸化防止塗料 朝日化学工業株式会社
- ・ ボイラ 三浦工業株式会社

各年度より抜粋